(Translation)

Citation 3: JP2-289311A

Title: Manufacture of Stamper and Board for Information Recording Medium for which Stamper is Used

Applicant: Hoya Corp., Japan

A disc substrate 1 and a stamper 3 which are stacked with each other are loaded into a process apparatus 4, and a pressure in a space between the disk substrate 1 and the stamper 3 is reduced to 1 Torr, so that bubbles remaining the an ultraviolet curing resin 2 are removed. Under a state in which the pressure in the space between the disk substrate 1 and the stamper 3 is reduced, the space is pressurized at a pressure of 0.5 kg/cm³ from the sides of the disk substrate 1 and the stamper 3, whereby a uniform ultraviolet curing resin film 2a free of bubbles is formed between the disk substrate 1 and the stamper 3 (see, Fig. 1(c)).

The pressure-reducing operation and the pressurizing operation performed in the process apparatus 4 are described in detail. An inner chamber 5 in the process apparatus 4 has a space part A which is pressure-reduced and a space part B which is pressurized, which are separated from each other by an O-ring 6 fixed on an inner wall of the inner chamber 5. A pressure reduction in the space between the disk substrate and the stamper 3 is achieved by operating a vacuum pump connected to the space part A. A pressurization from the sides of the disk substrate 1 and the stamper 3 is achieved by introducing a pressurizing gas such as an N₂ gas into the space part B.

Then, under a state in which the disk substrate 1 and the stamper 3 are tightly pressed to each other, ultraviolet beams 8 (using an ultraviolet lamp, output 300 W) outside the process apparatus 4 are transmitted through a glass upper plate 7 and a glass upper portion of the inner chamber 5 so as to be irradiated on the disk substrate 1 for 30 seconds. Thus, the ultraviolet curing resin film 2a is cured to thereby form a guide groove 9 (see, Fig. 1(c)). In this curing process, the portions of the ultraviolet curing resin film 2a corresponding to light-shielding patters 3c and 3d are not exposed and thus remain uncured. Due to the curing process, the cured portion of the ultraviolet curing resin film 2a and the disk substrate 1 are securely bonded. Since an outer peripheral surface of the disk substrate 1 is covered by a protruding part of the light-shielding pattern 3c, it can be effectively prevented that the resin is cured on the outer peripheral surface to adhere thereon.

00 特許出願公開

(9日本国特許庁(JP)

◎公開特許公報(A) 平2-289311

@Int.CL. B 29 C B 29 D G 11 B B 29 L

躁别犯畏 庁内整理番号 7425-4 F

母公開 平成2年(1990)11月29日

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

の発明の名称

スタンパーおよびこのスタンパーを用いる情報記録媒体用基板の製、 浩方法

②特 顧 平1-168873

❷出 順 平1(1989)6月30日

優先権主張 ②平1(1989)1月25日毎日本(JP)動特頭 平1−15653

60条 明 老 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内

@発 久 雄 東京都新宿区中落合2丁目7番5号 ホーヤ株式会社内 勿出 類 人 ホーヤ株式会社 東京都新宿区中落合2丁目7番5号

の代 理 人 弁理士 中村 静男

1. 発明の名称

スタンパーおよびこのスタンパーを用いる 情報記録媒体用基板の製造方法

2.特許請求の範囲

(1) 情報記録媒体用基板の案内溝に対応する形状 を有するスタンピング面をその一主表面側に形 成した過光性基板と、前記情報記録媒体用基礎 の周操部に対応する領域に形成された遮光パタ ーンとを有することを特徴とするスタンパー。 (2) 請求項(L) に記載の、遮光パターンを有する スタンパーのスタンピング面と、案内集付き情 報記錄媒体用基板を製造するための平板状基板 の一主表面との間に硬化型樹脂を配置し、次い で前記スタンパーと前記平板状基板の少なくと も一方の側から加圧し、その後、前記選光パタ ーンをマスクとし前記硬化型樹脂を選択的に硬 化させ、次いで前記スタンパーのスタンピング 面の形状が転写された硬化資み機能離が簡単さ れた前紀平板状茎板をスタンパーから剝離する

前、あるいは剥離した後、前記硬化型樹脂の未 硬化部分を除去することを特徴とする情報記録 媒体用基板の製造方法。

3.発明の詳細な説明 [産業上の利用分野]

本発明は、スタンパーおよびこのスタンパーを 用いる情報記録媒体用基板の製造方法に関する。 [従来の技術]

(1) 従来のスタンパー

從來、案內牌付き情報記錄媒体用某版を刺激 する際に用いられるスタンパーとして、ニッケ ルスタンパーが主として用いられていた。この ニッケルスタンパーは、以下のように製造され ていた。

すなわち、ガラス板上にフォトレジストを塗 布して、レジスト膜を形成した後、通常のフェ トリソグラフィー法により所定形状のレジスト パターンを形成する。

次に高着法等の手段によって、ガラス板上に、 レジストパターンを貰うようにニッケル落膜を

形成した後、このニッケル薄原を導電機として、 通常の電気メッキ法によって、ニッケルメッキ 膿を形成する。

最後にレジストパターン付きガラス板を刺離 することにより、レジストパターンを反転した パターンを有するニッケルスタンパーを探る。

(2) 従来の情報記録媒体用基板の製造方法

上記の如くして得られたニッケルスタンパー を用いる情報記録媒体用基板の製造は、いわゆる2P法と呼ばれる、以下のような方法で行な われていた。

すなわち、先ず間にスタンパーと、情報記録 該体用落板を製造するためのディスタ基板との 関に紫外線壁化型製物を送した鉄、空圧又は 油圧機器等による押圧により、樹脂をスタンパー とディスタ基板との関心神機し、スタンパー の凹凸形状面(スタンピング面)に制脂を充填 させる。

次にディスク基板の上から紫外線を照射して 樹脂を硬化させることにより、案内線を形成す るとともに、この案内漆の形成された硬化樹脂 をディスク基板上に固着させた後、ディスク基 板をスタンパーから制雑して、目的とする情報 記録媒体用基板を得る。

[発明が解決しようとする課題] (1) 従来のスタンパーの問題点

前述の従来のニッケルスタンパーは、以下の ような問題点があった。

すなわち、ニッケルスタンパーは、操外機を 通過しないため、2 P法において紫外線硬化型 影脳を硬化をせる場合、ディスク基板倒から数 外線を照射せざるを得ず、その結果ディスク基 板が、ガラスやブラステック等の紫外線を通過 する基板の場合にのタンPとの使用が11室にあ り、紫外線を通過しない蒸仮や紫外線を通過し にくい素板の場合、2 P法を採用することがで なない。

またニッケルスタンパーを用いて2P法によ り情報記録媒体用基板を製造すると、集外線硬 化型構脂の硬化後にディスク基板の層経部にパ

りが発生し、種々の問題を引き起す。この点は、 次の(2) 従来の情報記録媒体用基板の製造方法 の問題点において詳細に影明する。

の同題点において詳細に説明する。 (2) 従来の情報記録媒体用基板の製造方法の 既職点

前途の常外線非迅速性ニッケルスタンパーを 用いる発来の情報記録線体用基板の設定方法は、 ディスク基板側から紫外線を照射しなければな らないという物発生するという歌命的な問題点が あった。すなわち、2 P法に使用される崇外線 便化型樹脂は硬化前に映動性を育するため、押 匠による機能の伸展の際、ディスク基板の開 額から樹脂がほみ出してしまい、このはみ出し 瞬分が無外線現料により現代すると、尖限状の 繊維を有するパリが生じる。そしてこような 接着されるため素板をスタンパーに強固に料理 することが困難となり、料酸に強いる姿と する。また基板やスタンパーから容易に料度 することが困難となり、料酸に強いる姿と 尖頭状の暗部を育するパリは欠けてしまい、欠けたパリはゴミとして指摘帯電で静電気が発生 している基板表面に付着してしまうことが多かった。また、パリを検査する際にも除金されたパリがゴミとなり基板表面に付着してしまう場合があった。このようにしてゴミが付着された 双角内角上に記録層を積縮すると、ゴミの部分は 段遊がるもため復帰した際によって完全にカバーできずにピンホールとなってしまう。そして 足のピンホールから次々や酸素が侵入して記録 層が偏後し、記録時台が企せ、記録時台が企せ、記録時台が会せ、記録時台が企せ、記録時台が全せいません。

本発明は、このような問題点を除去するために なされたものであり、その第10日的は、従来の ニッケルスタンパーの欠点を解析し、(1) スタン パー側から紫外線や電子線等を遅射することがで き、その線黒紫外線や電子線等を透過していては 透過した(いる数を使用いた場合にも2 P 然にとる 情報記録は解析系板の製造が可能である。(1)2 P 法による情報記録解析所素板の製造が可能である。 にパリの発生を防止することができる報告にいた台 を育するスタンパーを提供することにあり、その 第20回目的は、ニッケルスタンパーを用いる、能 来の情報犯機媒体用基板の製造方法の欠点を解消 し、(イ)素外様や電子線を迅速しない又は支 道しにくい高板を用いた場合にも2 P 性によるは 様紀限線体用基板の製造が可能である。(ロ)基 板であったのが発生を耐止することが でき、その結果基板をスタンパーから容易に利難 することができ、また欠けたパリの基板表面の利 付着による端間風を解消することができる等の利 点を育する情報犯機媒体用基板の製造方法を提供 することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は上述の目的を達成するためになされた ものであり、本期明のスタンペーは、情報記録は 休用基板の高所に対応する形状を育するスタン ビング間をその一主楽画側に成した過光性差別 と、駅ICM報記録は休用基板の周鋒郎に対応する 領域に形成された遮光パターンとを育することを 惨数とする。

直径140mの円盤状の石英ガラス板の一主 表面に、ポジ型フォトレジスト(ヘキスト社製 A Z - 1 3 5 0)をスピンコート法により塗布 して膜厚3000点のレジスト膜を形成し、次 にレーザーカッティング法 (レーザー光による 露光法) により前記レジスト膜を選択的に露光 した。次いで、電光済のレジスト膜を所定の現 俸液(AZ専用ディベロッパ)により現像して、 前記石英ガラス板の一主表面上にレジストパタ ーンを形成し、その後、反応ガスとしてCF』 を用い、かつ、RF電力を100W、反応室内 の圧力を0. 1 P a としたリアクティブイオン エッチング法により、前記レジストパターンを マスクとし石英ガラス板を7分間エッチングし て、該石英ガラス板の表面に凹凸パターンを形 成した。次いで、レジストパターンをレジスト 剥離液 (熱薬硫酸) により剥離した後、洗浄し て、表面に案内溝に対応する凹凸パターンを形 成した石英ガラス基板を得た。この凹凸パター ンは、第1図(b) および第2図に示すように、

以下、本発明の実施例を説明する。 (1) スタンパーの作制

第1図 (b) および第2図に示すように、凸 第3 & と凹等3 b とを有し、さらに外層線部お よび内間線部に遮光パターン3 c および遊光パ ターン3 d をそれぞれ有するスタンパーを以下 の方法で作製した。

凸部3gと凹部3bとからなる。その後、凹凸 パターンを形成した石英ガラス板の表面に、ス パックリング法によりCr歳を膜厚500Åに 成膜し、次に前記したと同様にしてCF膜上に 腹厚3000人のレジスト膜を形成した後、所 定の遮光パターンを備えたフォトマスクを通し て前記レジスト旗を選択的に露光した。なお、 この露光工程では、最終的に得られるスタンパ -3の遮光パターン3c及び3dに対応する部 分のレジスト際は露光されない。続いて、露光 済のレジスト膜を現像してレジストパターンを 形成した後、レジストパターンをマスクとし、 所定のエッチング液 (硫酸第2セリウムアンモ ニウムと適塩素酸との混合水溶液) を用いてエ ッチングしてCェパターンからなる遮光パター ン3c及び3dを形成し、その後、レジストパ ターンを剥離して、第1図(b) および第2図に 示すように、凸部3 a、凹部3 b、遮光パター ン3cおよび遮光パターン3dを有するスタン パー3を得た。得られたスタンパー3において、 凸前3 aの報は0.6~0.8 μm、凹前3 bの標は0.8~1.0 μm、凹前3 bの確さは 約750 A、遠光パターン3 cの陽は7 m、
遠光パターン3 dの直径は2 5 mであった。
なお、
遠光パターン3 c および3 dは、
設計で信候
比路線体用温度の関連においてディスタ基度の 東内溝が形成されない外周装飾および内周接飾をマスクするものであるので、これもが存在しても裏内地の形成に変替はない。

(2) 情報記録媒体用基板の製造

ソーダライムガラスからなり、中心部に孔径 15mmの黄連孔1.mを育する、外径130mmの ディスク落板1上に、乗外線板化型樹脂2 (大 日本インキ輪製ダイキュアクリアSTM-40 1. 粘度320センチポイズ)をディスペンサーによりディスク落板1のほぼ半径の中央師に 円環状に塗むした(第1版(2) 参照)。

次に、ディスク基板1上の業外線硬化型樹脂 2とスタンパー3の凹凸形状面(スタンピング 面)が向い合うようにディスク基板1とスタン パー3とを積層した(第1図(b) 参照)。 次に、練羅されたディスク英振1 b マカ

次に、積陽されたディスク基板 1 とスタンパ -3とを処理装置4内に入れた後、ディスク基 板1とスタンパー3との間を1Torrの減圧にす ることにより紫外線硬化型樹脂2中に残留する 気抱を除去し、かつディスク基板 1 とスタンパ ・-3との間を減圧にした状態で、ディスク基板 1とスタンパー3の両側からそれぞれ圧力0. 5kg/cdで加圧し、ディスク基板1とスタンパ -3との間に、気泡がなく均一な業外線硬化型 樹脂膜2 aを形成させた (第1 図(c) 参照)。 この処理装置4内の減圧及び加圧操作を要に悩 明すると、処理装置4中の内室5は、内室5の 内礫に固着されている0リング6によって、減 圧される空間部分Aと加圧される空間部分Bと が互いに隔離されており、ディスク基板1とス タンパー3との間の減圧化は、前記空間部分A に連絡して設けられた真空ポンプを作動するこ とにより達成される。またディスク基板 1 とス タンパー3の両側からの加圧化は、N。ガス等

の加圧用ガスを耐配空間部分Bに導入すること により連成される。

次に、ディスク基板1とスタンパー3とが圧 着された状態で、処理装置4の外部の集外線8 (紫外線ランプ使用、出力300W)をガラス 製の上板7、さらに内室5のガラス製の上面部 を透過させてディスク基板 1上に30秒期照射 して紫外線硬化型樹脂騰2gを硬化させて案内 漢9を形成した (第1図(e) 参照)。なお、こ の硬化処理において、遮光パターン3c. 3d に対応する紫外線弾化型撮影戦りョの部分は、 露光されず、未硬化のままであった。またこの 硬化処理により、業外線硬化型樹脂贈2aの硬 化済み部分とディスク基板1とが固着された。 また、ディスク基板1の外層面をひさし状に導 り出した遮光パターン3 c の部分で覆っている ので、その外周面に樹脂が硬化して付着するこ とを効果的に防止できた。

次に、処理装置4から、預層されたディスク 基板1とスタンパー3とを取り出した後、前者 を接着から製剤した。この制剤は極かで容易に 行なうことができた。その後、進化・/ターン3 c,3dの存在によって未提化の素外機硬化型 樹脂膜24の部分をイソプロピルアルコール中 での配金接洗浄により能解除去することにより、 窓内第9の形成された硬化許み樹脂酸2b付き ディスク溶板1を停む(第1回位)参照)。この樹脂の水硬化部分の除金は、この樹脂や溶解が でるイソプロピルアルコールを使用することに より極めて円滑に実施することができた。

本実施例においては、ディスク基収 の外周 機器および内周機器と対向する機械にそれぞれ 途光パターン3 c および途光パターン3 d を有 するスタンパー3を使用したので、ディスクを 板1の分限機能および行間機能に存在する栄外 線硬化設能指の硬化が防止される。近して得ら れた案内機多付きディスク基似 1にパリは生じ ず、パリ発生に伴なって生じる欠優パリの案内 療表面への付着などの諸同間を解消することが できた。

特别平2-289311(5)

得られた案内牌9付きディスク基板1は、ス クンパー3の凹凸パターンに忠実に対応する凹 凸パターンを育するので、その上に記録暦等を 設けることにより得られた光磁気ディスクは記 縁特性等にすぐれたものであった。

以上、実施例により本発明を説明してきたが、 本発明は以下の変形例を含むものである。

- (A) スタンパーの変形例
- (1) 業債例では、スタンバーとして、ディスク基 仮の外周接番さよび内周接紙に対応する構築に 選先ペターンを有するスタンバーを用いたが、 パリの発生は外周接部において顕著であるので、 外周線部に対応する領域にのみ違光パターンを 設けたスタンバーでも未見明の目的を追慮し得 る。また、第1回(b) に示すように、ディスク 基板の外周接部から張り出して選先パターンを 設ける以外に、その外周接部の上方に対応した (構成のみに、遅光パターンを設けても長い。 (1) 素貨削では、スタンバーの対象として
- (2) 実施例では、スタンパーの材質として、石英 ガラスを採用したが、透光性を有し、基板の周

疑惑に対応する領域に達光パターンを形成し得 るものであれば、ソーダライムガラス、アルミ ノシリケードガラス、アルミノボロシリケート ガラス、ポロシリケートガラス等のガラスや、 セラミックズあるいはブラスチック等のガラス 以外の対策を緩用し得る。

- (3) また選光パターンの対質としては、選光性を 有するものであれば実施物で用いたC「以外の らの、例えばTi, Ta, Mo Si, Ni, Cr; Os, Fe; Os 等の振環物や、試料等 を施加して減少性を特定せた樹脂も使用し得る。 また近光パターンの議算は、選光性を発現し得る まれてい。また選光パターンの高さ(提牌)は スタンパーの凸端の高さよりも低くても高くて も良く、また別者が同じであっても良い。
- (4) スタンパーとしては、実施例で製作され、使用されたスタンパー以外に、ガラス基板の一主 表面上にCr演響の遮光性膜を形成した後、速 光性膜上にレジスト膜を形成し、次にレジスト

膜を選択的に露光し現像してレジストパターン を形成し、続いて、レジストパターンをマスク として遮光性膜をエッチングした後、レジスト パターンを料離して、ガラス茎板の一主表面上 に遮光性膜からなる凸部3aと、遮光性膜から なる適光パターン3c及び3dとを形成して得 られるものを用いることもできる。なお、この 場合凸部3aも遮光性膿からなるが、前述の如 く凸部3 a の幅は例えば0. 6~0. 8 μmの 如く狭いので、凹部3 bから入射した紫外線が 廻り込み凸部3aに対応する部分の樹脂を硬化 するので、凸部3mが遮光性膜であっても差し 支えない。一方、遮光パターン3c, 3dは纒 が7世に、25世と広いので、紫外線の廻り込み の影響を無視することができ、遮光パターン3 c, 3 dに対応する部分の樹脂は硬化しない。 (5) 実施例では、スタンパーとして第2回に示す

(5) 実施例では、スタンパーとして第2回に示すようにディスク状のものを用いたが、角形のものを用いてが、角形のものを用いても良い。またディスク基板の中心部の質適孔に対応して、スタンパーの中心部に言

通孔を形成したものであってもよく、この場合 にはスタンパーの質適孔の周継部に選売化ター ンを形成する。なお、中心部に買適孔を育する スタンパーは、アイスク高板からの割離しやす さを増す点で好ましい。また選先パターンのでは 法も実施門に記載のものに限定されるものでは ない。またディスク高板の裏面に形成する案内 橋は、四凸形状に限られず、ピットや小穴、あ るいは断続して進なる者であってもよい。

(6) メシバーとしては、第3関に示すように、 凹凸形状を育する主義面と対向するもう一方の 主義面上に、選光パターン3c及び3dを形成 したスタンパーコでも良く、また第4回に示す ように、ガラスやセラミックあるいはブラスチック等の週光性基底引の一主義面 [5] に 譲を形成し、その後この510。譲を超収的に エッチングして凹凸形状面を育する510。 32を形成し、次いで選光パターン3c及び3 4な板して何たれるスタンパー3でもよい。 なお、選先性基板31の一主奏面上へ。 S 1 0 2 概の形成方法としては、S 1 0 2 ター ゲットを用いるスパッタリング法、ケイ素のア ルコキンドを含有する溶液を塗布した後、加熱 する工程を有するソルーゲル法等を採用し得る。 また S 1 0 2 際に代えて入ま 0 3 順等でもよ い。

またスタンパーとしては、第5回にボナよう
に対応する領域にスクリーン印制性等により最 色類料等の避光性類料を含む常外線硬化して避光パケーン
3 c及び3 d を形成した後、これら選光パケーン
3 c及び3 d を形成した後、これら選光パケーン
3 c及び3 d を形成した後、これら選光パケーン
プレ で回己形状面を行する5 [0] 膜 2 定形 仮して持ちれるスタンパー3 でもら良い。

さらにスタンパーとしては、第6回に示すように、透光性基板31の、ディスク基板の周線 部に対応する領域にスクリーン印刷法等により 比較的に職庫の大きいಪ光性顔料含有紫外線硬 化型補助器を形成し、次いで無外線硬化して比較的に原厚の大きい窓化パターン3 c 及び3 d を形成した後、遮光パターン3 c と 3 d と り も 関係の 小さい 3 i O : 膜を形成し、その後この 5 i O : 戻る 2 k を形成して得られるスタンパー 3 T t b b i O : 膜 3 2 を形成して得られるスタンパー 3 T t b b i O : 膜 3 2 を形成して得られるスタンパー 3 T t b b i O : 膜 3 2 を形成して得られるスタンパー 3 T t b b i O : 膜 3 2 を形成して得られるスタンパー 3 T t b b i O : 膜 5 T t b b i O : E i O

- (B) 情報記録媒体用基板の製造方法の変形例
- (1) 実施例では、集外線硬化型樹脂を用いたが、 電子線硬化型樹脂等を用いることもできる。
- (2) 実施例では、被節をディスク基板上に整布したが、スタンパー上に整布しても良い。また基 板上およびスクランパー上に整布しても良い。整 布方指として、実施例で用しても良い。整 を表して、実施例で用しています。スペンサー 年間いる方法以外に、樹脂の性状等に応じてス ピンコート法やロールコート法等を用いること ********
- (3) 実施例では、ディスク芸板としてソーダライムガラス製のものを用いたが、アルミノポロシ

リケートガラス、ポロシリケートガラス、石英 ガラス等のガラス基板や、エポキシ樹脂、ポリ カーポネート等のプラスチック基板や、セラミ ックを用いても良い。

しかし 未乗明の方法は、特に基板がオラスの ような硬能材料からなるときに有効である。な ぜならば、プラステック基板のときは、実内操 の形成後、基板の周線都を打ち抜き加工具によ り打ち抜き、これによりパリも除金できるが、 ガラスの場合にはこのような加工ができないか らである。

なお、実施例では透明ガラスからなる基板を 用いたが、本発明の方法はスタンパー側から露 光するものであるから、基板は不透明のもの (例えばアルミニウム)であっても良い。

(4) 実施例では、蒸板とスタンパーとを復居した 後の加圧を蒸板とスタンパーの門側から行なっ たが、蒸板又はスタンパーの一方を固定すれば、 片側のみの加圧でも良い。加圧手段は加圧用が スを用いる方法以外に施圧機器を用いる等の任 食の方法を採用することができる。

- (5) 未要化謝節を除去するときに用いる溶液としては、実施例で用いたイソプロピルフルコール 以外にエチルアルコール等のアルコール中、未 要化謝能を熔解しうるその他の溶液を適宜使用 しうる。
 - また実施的では、基板をスタンパーから影離 した後に未硬化樹脂を除去したが、影解的に未 硬化樹脂を除去しても良い。影離前の未硬化樹 脂の除去は、例えば、未駆化樹脂を修养しうる 溶検中に基板とスタンパーとを浸復することに より行なわれる。

「発明の効果]

以上目述したように、本発明によれば、従来の ニッケルスタンパーと異なり、無外珠や電子株等 を通過し得るスタンパーを用いることにより、ス タンパー機からの類外媒や電子株等を通過しない又は通過 となり、紫外珠や電子株等を通過しない又は通過 しにくい差板を用いた場合にも情報記載は用高 経の影響が可能となった。また表別によれば、

特開平2-289311 (7)

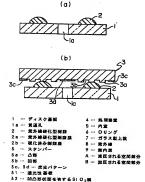
高板の周糠等に対応する領域に遮光パターンを偏 えたスタンパーを削いることにより、情報記録は 作用高板の製造に順して、高板の周糠等に存在する硬化取樹脂は硬化しないので、パリの発生が放 止され、パリの発生に伴なら端問題、例えばスタ ンパーからの高板の制備の関係さや、欠けたパリ の高板表面への付着等の問題を解用することがで きた。

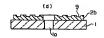
4.図面の簡単な説明

第1回は、本発明の実施例を示す工程回、第2 回は本発明の実施例において用いられたスタンパーの平面回、第3回、第4回、第5回および第6 回は、本発明の他の好ましいスタンパーの新回回である。 1 … ディスタ基板、1 a … 資通礼、2 … 常外検疑 化型樹脂、2 a … 常外体硬化型樹脂積、2 b … 硬 化溶み切取線、3 m 、3 p … 2 p … 3 a … 凸廊、3 b … 四廊、3 c 。 3 d … 運 光化タンパー、3 a … 凸廊、3 b … 四廊、5 c 。 5 c m 運 光パターン、3 1 … 運 光性基板、3 2 … 凹凸形状面を育する S i O I 廊、4 本 処理装置、5 一内室、6 … 0 り ング、7 … が ラス製上板、8…紫外線、9…案内溝、A…線圧 される空間部分、B…加圧される空間部分。

> 出願人 ホー・ヤ 株 式 会 社 代理人 弁理士 中 村 静 男

第 1 図





特周平2-289311**(B)** 第 3 図 3c 3d 3c 3

